

1,000[1]

The state of the s

実用新案登録願

. 55 **, 9** . **1**

特許庁長官殿

考案の名称

~> 約4 ~2 30 90 ± 半導体発光装置

考 案 省

東京都同分享由東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社 日立製作所中央研究所内

j A. A

ト **を**

正

発

2

実用新案登録出願人。

在 19 年中,東京都千代田区丸の内,丁目5番1号 名 中 一 一 一 年入会社 日 立 製 作 所 人 久 名 吉 山 博 吉

代理人

財 東京都千代田区丸の内ヶ上目5番1号
株式会元 日 立 製 作 所 内
・ 元 キュニン
・ 元 ティー・ 薄 田 利 幸。

添附書類の日話





考案の名称 半導体発光装置 実用新案登録請求の範囲

マウントと、該マウント上に設けられたサプマウントと、該サプマウント上に設けられた半導体発光素子とを有する半導体発光装置において、上記発光系子の少く共1個の発光端面を上記サプマウントとの接着端面より突出させて設けてなることを持数とする半導体発光装置。

考案の詳細な説明

本考案は半導体発光装置に関するもので、さら に詳述すれば、サプマウントを備えた半導体発光 装置に関するものである。

半導体発光素子、とくに半導体レーザ素子は、小型、軽量、高効率、励起や変調などが容易であるため、オプトエレクトロニクスの重要光源され、近時、益々重要視されるに至つている。このレーザ素子を室温で連続動作を安定に行なわせるためには、発振開始電流値を下げ、良好な放熱を行なって、活性領域の温度上昇を抑え、低い動作電流

で動作させる必要がある。

そこで、第1図に示すようなサブマウント(ヒートシンク)2の一端面とレーザ素子1の一端面とを同一平面上に配置せしめInなどの溶融金属 5で接着させた半導体光光装置が提案されている。しかし、上記接着金属5は、押圧されるために接着面からはみ出て、レーザ素子の放射面4を汚染

せしめ、著しくレーザ効率を低下せしめてしまう 欠点が存した。図で、6は活性領域、3は保持マ ウントを表わす。

また、この半導体発光装置の製作は顕微鏡下での手作業に依つて、位置合わせと組立を行なつていた。このため、素子の位置合わせに時間を要し、量産ができなかつた。

本考案の目的は、上記欠点を除去して、放射面のきれいな放射等性の良好な半導体発光装置を提供することにある。

上記目的を達成するための本考案の構成は、半 導体発光素子の 光放射端面をサプマウントとの接 着端面より突出させて設けることにある。

本考案は上述の様に光放射面が1~30μmヒートシンクより突出してはみ出しているので、ヒートシンクと発光素子との間にはみ出た余分な接着材料が上記光放射面に緩いかぶさつてくることはない。従つて、放熱性および電流密度を効果的にするためには、上記接着材料を充分使用してすきまなく接着面に介在させても不都合を生ぜしめ

ず、接着材料が放射面を汚染することがない。

光放射面とヒートシンク側面とが概ね同一平面上にある場合は、接着面に沿つてヒートシンクを一部切り欠くことが肝要である。また、上記光放射面とヒートシンクの一側面は必ずしも平行になつている必要はなく、適宜突出しておれば同の効果が得られた。発光素子の突出の大きされるの分果が得られた。発光素子の突出の大きされが形染される。また、30μm以上だと活性領域に発生した熱の放散が充分でなくなり望ましくなの。連常、接着端面から5~20μm突出させてあるのが最もよい。

本考案では、発光素子の光放射面が前述の様に 突出しているので、スポット状あるいはライン状 の発光領域から所定の角度で上記光が拡がつても、 ヒートシンクなどのサプマウントに反射すること がなく、有効に放射光を使用できる利点がある。 上記サプマウントとしては前述のヒートシンクの 他、位達合せ用補強材用などがある。勿論、マウ ントの一部であつても全く同様であつた。以下 施例を用いて詳述する。

第2図は本考案の一美施例としての半導体発光 長電の概略断面図である。

容器又は容器の一部を占める金額マウント3上 にヒートシンクとしてのシリコンプロック 2 が設 けられている。該ヒートシンク2上に半導体レー ザ素子1が接着用の1 n 5 により接着されて設け られている。上記レーザ業子1の光放射面(鏡面) 4はヒートシンク2の側面より1~30μm突出 させてある。レーザ素子のキャピティ長は普通 250~400 µmである。突出部分の距離 t が キャピティ長の1/10以下すなわち40μm以 下であるときは活性領域6の発熱による悪影響を 無視できる。すなわち、素子1が全部ヒートシン ク2上に載慮されている場合と放熱効果は変わら ない。従つて、接着時にはみ出した接着材料 (In)5は、レーザ光放射面に関係のない素子 表面(又は裏面)にかぶることになり、放射面 4 を直接汚染することはない。他の放射面はヒート シンク2上に位置されているが、この面の放射光

をモニターなどに利用する場合は適宜接着材のか ぶりがないよう予じめ調節される。この調節は一 般に接着材料の量を低減させること、および素子 の接着を内側から外側へすべらすように行うなど の手段で行なわれる。

本実施例では、通常の液相成長法で製作した n ー G a₁ - x A L x A s , p ー G a A s , p ー G a₁ - x A L x A s (0 ≤ X < 0.8)の二重へテロ接合レーザダイオード1を、場を約2μm蒸着によりつけた2mm角、厚さ1mmのヒートシンク2の上面の端部にp 側をヒートシンク2の面に向けておいて上からダイオード1に加重しながらヒートシンク2を約200℃に加熱して融着した。正の電極はロートシンク2からとり、自の電極はロ側表面に直径約100μmの金線をインシウムを用いて融着した。

この半導体発光接置は突出面を設けるため次の 係にして組み立てられる。組立てに必要を組立装 置は第5図に示されている。位置合わせ部52と 加熱台51、および加重針53より構成されてお り、特徴とする点は次の様である。

- 1) 位置合わせ面と加熱台面のなす角が直角である。

/ 平加入

- 3) 位置合わせ部において、ヒートシンクの高さよりも低い位置に段差として膜厚が1~30μmの薄膜54をもつ。
- 4) 位置合わせ後の素子56とヒートシンク55 上の半田の密着性を良好にするための加重針を 有する。

以上、述べた特徴を有するため、組立装置としての仕様を十分に満足し、しかも量産可能な組立 装置である。

上述の組立装置は、51加熱台、52位置合わせ部、53加重針、54薄膜より構成されており、51の面と52の面をなす角が直角であり、しかも51の面が水平面よりの傾いている。以下、構成されている各部品の機能を述べる。

加熱台: ヒートシンクを選く台であり、かつヒ ートシンク上の半田と発光素子を接着

公開実界 昭和57-47059

させるための昇温機構を有するもの。

位置合わせ部: ヒートシンクの側面と発光素子 の発光面を平行に位置合わせす るもの。

加重針:ヒートシンク上の半田を溶かした時に 発光素子とヒートシンクとの密着性を 良好にするもの。

薄膜:ヒートシンク上の半田が、ポンディング 時に発光素子の発光面に落着しないよう にするもの。

以下、本組立装置の製作方法を述べる。

加熱台:材質としてA & を使用し、薄膜と接する面、並びにヒートシンクを置く面を それぞれ平らな面に仕上げる。

位置合わせ部: A とを材質として便用し、薄膜を形成する面を平らな面に仕上げる。

加重針:ステンレス棒にアルメルクロメル線を 容着する。

薄膜:位置合わせ部にCェ層とAL層を順次、

それぞれ 1000~1500 A、1~30 μm の膜厚に形成する。なお、薄膜の高さは、 ヒートシンクの高さより 2~100 μ m 低くする。

以上のように製作した加熱部と位置合わせ部を ネジで固定する。

本組立装置を用いた実際の発光素子組立手順を以下に述べる。

- i) AuSn半田を2μmの膜厚に蒸着形成したヒートシンクを加熱台の上に重く。
- ii) 発光面が、位置合わせ部と对面するように、 発光素子をヒートシンク上に乗せる。この段階 で、発光素子自身の自重により、ヒートシンク の側面と発光面とが平行になる。
- iii) 加熱部のヒータを昇温させ、発光素子をヒートシンクに接着する。AuSn の半田が溶けた時点で、加重針によつて、発光素子に荷重を加える。

本祖立委道を用いた、利点は次の通りである。

1) 発光素子の発光面が、ヒートシンク側面より

公開実用●昭和57-47059

はか出してセットすることが可能である。これ により、ヒートシンクの半田が発光面に付着す ることなく、発光パターンを乱さずに取り出せ る。

- 2) 発光素子の発光面とヒートシンクの側面を容易に平行に位置合わせできる。
- 3) 加熱台上に数多くのヒートシンクを置くことが可能であるため、量産性に富んでいる。

特に、発光部がヒートシンクに近い場合、即ちup-side-down で組立てる場合、有効である。

第3図は本考案の他の実施例としての半導体発 光装置の概略断面図である。

ヒートシンク2の側面とレーザ素子1の発光面4とが同一平面上にあり、かつ接着面に沿つて上記ヒートシンクが勾配状に切り欠かれている。この場合も、はみ出した接着材が上記切り欠き部分に充当されるので、光放射面4を汚染することがく良好なレーザ光を提供できる。図面の符号は前述の第2図と同じであるので省略する。また、第4図は、上記切り欠き部分が、(新面が)L字状

に切り欠かれた場合を示す。その他の部品、部材等は第2図と同じである。これらの実元例では、同一平面上に光放出面とヒートシンク側面とがあるので製作も簡素化され前述の実施例における第5図で示した薄膜など不要となる。

以上詳述したように、本考菜は、発光素子の光 放射面をサプマワントとの接着端面より突出させ て設けることにより、光放射面をきれいに保ち、 特性の良好な発光装置を提供できる点、工業的利 益大なるものである。

上述の表記例では、発元素子として半導体レーザ素子を用いて示してきたが、発光を呈するもの、あるいは電磁波を放射するものであれば容易に適用できる。また、素子とサプマウントの接着に接着削を用いたが、素子もしくはマウントの一部が溶融して接着されるものであつても本考案が適用され且つ値利範囲に在ることは当業者であれば容易に推察されるであろう。

図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体発光装置の概略断面図、

2 字知入

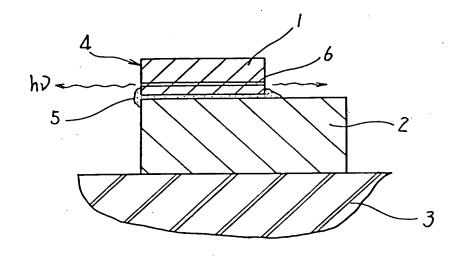


第2図は本考案の一実施例としての半導体発光装置の既略断面図、第3図及び第4図は本考案の他の実施例としての半導体発光装置の概略断面図、第5図は本考案を製作するために用いられる一組立装置の概略斜視図である。

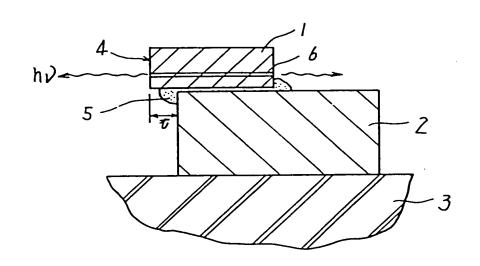
1 …半導体発光素子、2 … サブマウント(ヒートシンク)、3 …マウント(ステム)、4 … 光放出面、5 … 接着材料、6 … 活性領域。

代理人 弁理士 薄田利幸

第1回

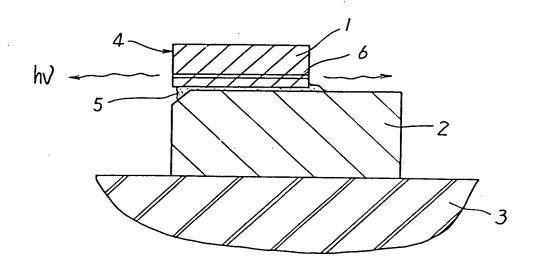


第 2 図

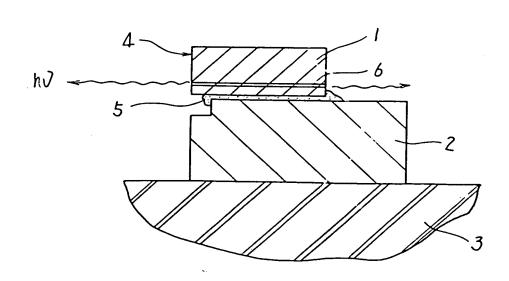


170594 代理人 #理士

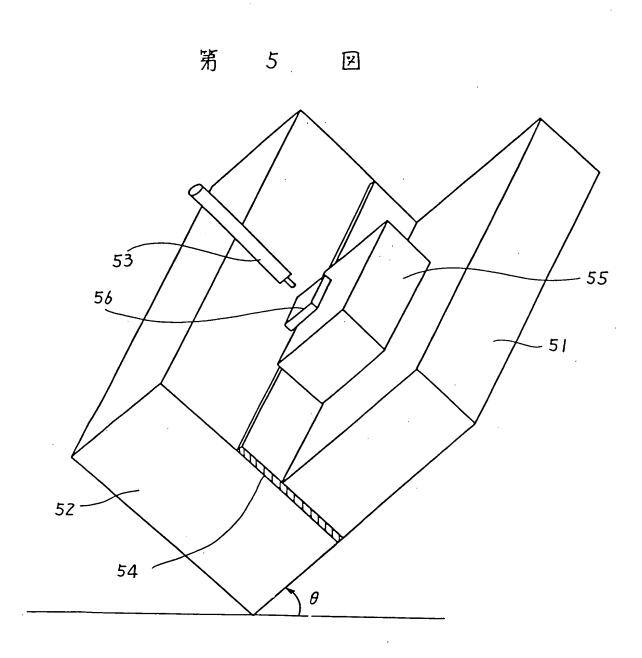
第 3 図



第 4 図



/ 代理人 弁理士 薄田利幸



4 30/3

公開実用 昭和57一47059

前記以外の考案者、実用新案登録出願人または代理人

2	案	٧. ١١					
• •	,		東京	都国分手市	東恋ケー	1 J H:	280番地
			株式	会社 日文	左製作可	中央研	究所内
K.	Zi.			平	本尾	完	简
住	所		同	上			
氏	名			アイ 相	木木	/= 国	ォ 男

1